



RESOLUCION DEL TRIBUNAL CALIFICADOR N° 32 (PERFIL “PREPARACIÓN DE MATERIALES NANOESTRUCTURADOS MEDIANTE SINTERIZACIÓN POR DESCARGA DE PLASMA”) DEL PROCESO SELECTIVO POR EL SISTEMA DE ACCESO LIBRE PARA INGRESO EN LA ESCALA DE TECNICOS SUPERIORES ESPECIALIZADOS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN, CONVOCADO POR RESOLUCION DE 16 DE DICIEMBRE DE 2020 (BOE N° 341 DE 31 DE DICIEMBRE)

Tras deliberación conjunta de los miembros del Tribunal y realizada la calificación de los aspirantes presentados a la lectura del tercer ejercicio, este Tribunal Calificador ha resuelto:

Aprobar como **Anexo I** a la presente Resolución la **valoración definitiva** de la fase del **concurso**.

Aprobar como **Anexo II** a la presente Resolución, de conformidad con las bases comunes que rigen los procesos selectivos en el punto decimonoveno, apartado sexto, que limita el número de propuestos para el acceso a la condición de funcionarios al de plazas convocadas, los aspirantes propuestos como aprobados del proceso selectivo en este perfil con indicación del Documento Nacional de Identidad, por orden de puntuación total alcanzada.

En Oviedo, a 30 de junio de 2021

El presidente del tribunal



ANEXO II

PROCESO SELECTIVO POR EL SISTEMA DE ACCESO LIBRE PARA INGRESO EN LA ESCALA DE TÉCNICOS SUPERIORES ESPECIALIZADOS DE LOS ORGANISMOS PÚBLICOS DE INVESTIGACIÓN, CONVOCADO POR RESOLUCIÓN DE 16 DE DICIEMBRE DE 2020 (BOE N° 341 DE 31 DE DICIEMBRE)

PROGRAMA: PREPARACIÓN DE MATERIALES NANOESTRUCTURADOS MEDIANTE SINTERIZACIÓN POR DESCARGA DE PLASMA

PROPUESTOS COMO APROBADOS DEL PROCESO SELECTIVO

DNI	APELLIDOS Y NOMBRE	TOTAL PUNTOS
09412094B	ALONSO GUERRA ADRIÁN	78,715